

界面コロイドラーニング  
第 39 回現代コロイド・界面化学基礎講座  
東京会場

2023 年 6 月 1 日（木）— 2 日（金）  
同志社大学 東京オフィス  
（東京都中央区京橋 2 丁目 7 番 19 号 京橋イーストビル 3 階）  
<https://tokyo-office.doshisha.ac.jp/>

界面・コロイド化学は、洗浄・化粧品・塗料など日常生活に密着した製品から、医療材料・医薬品、最先端の電子部品用材料まで、様々な工業製品開発において重要な役割を果たしています。本講座は、特に若手社員や新たにこの分野の知識を必要とされている方々に、教科書に沿って、界面・コロイド化学を基礎から学んでいただくための集中講義です。この 2 日間でコロイド・界面化学の基礎を幅広く習得できます！今年は第 35 回以来途絶えていた対面形式での講座が復活します！充実した講義のみならず、納得するまで講師と議論できる質問コーナーが大変好評です。東京と大阪それぞれ別日程で開催しますので、皆様のご都合に合わせてご参加ください！

### 【講座の特徴】

短期集中！ 界面・コロイドの幅広い基礎を、2 日間で効率的に学べます。  
豪華な講師陣！ 豊富な研究実績や教育経験をもつ充実した講師陣が講義します。  
質問コーナー！ 納得するまで講師に個別質問できるので、内容をより深く理解することができます。

### 【プログラム】

※教科書「第 4 版 現代界面コロイド化学の基礎—原理・応用・測定ソリューション」（参加費に込み）に沿った講義を行います。

#### 〈Day 1〉

|             |                             |                 |
|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 9:45-11:00  | コロイド・界面科学—表面張力と表面積が織りなす世界—  | 野々村 美宗（山形大学）    |
| 11:15-12:20 | 基礎からの界面活性剤                  | 吉村 倫一（奈良女子大学）   |
|             | 質問コーナー ・ 昼食                 |                 |
| 13:20-14:25 | 乳化の基礎                       | 岡本 亨（株資生堂）      |
| 14:40-15:45 | 界面活性剤多成分溶液系における相図の見方と製剤への応用 | 鈴木 敏幸（日光ケミカルズ株） |
| 16:00-17:05 | 洗浄の基礎と応用                    | 坂井 隆也（花王株）      |
| 17:05-      | 質問コーナー                      |                 |

#### 〈Day 2〉

|             |                    |                              |
|-------------|--------------------|------------------------------|
| 9:30-10:35  | 高分子とゲルの基礎：高分子の界面化学 | 宮田 隆志（関西大学）                  |
| 10:50-11:55 | 生体膜系における界面コロイド科学   | 秋吉 一成（京都大学）                  |
|             | 質問コーナー ・ 昼食        |                              |
| 12:55-14:00 | 固体表面・細孔空間での現象      | 飯山 拓（信州大学）                   |
| 14:15-15:20 | 有機・無機ナノ粒子の製法と基礎物性  | 蟹江 澄志（東北大学）                  |
| 15:35-16:40 | 微粒子分散系の分散・凝集の基礎    | 小林 幹佳（筑波大学）                  |
| 16:55-18:00 | レオロジー入門            | 井賀 充香（日本ペイントコーポレートソリューションズ株） |
| 18:00-      | 質問コーナー             |                              |

※プログラム・内容は予告なく変更になることがあります。

### 【参加費・お申込み】

- お申し込みサイト  
<https://colloid-learning39tyo.peatix.com/>
- 参加費（税込）  
部会員 30,000 円、日化・協賛学会員 35,000 円、非会員 40,000 円、学生 10,000 円（いずれも要旨集・教科書代込）  
※ご勤務先が法人部会員の場合は部会員、日本化学会法人会員の場合は日本化学会会員、協賛学会法人会員の場合は協賛学会員扱いとなります。

### 【協賛学会（申請予定・申請中を含む、順不同）】

日本生物物理学会、日本食品科学工学会、日本食品工学会、日本セラミックス協会、日本印刷学会、日本塗装技術協会、日本レオロジー学会、粉体工学会、化学工学会、高分子学会、材料技術協会、日本油化学会、日本分析化学会、日本薬剤学会、日本薬学会、日本農芸化学会、ナノ学会、エレクトロニクス実装学会、表面技術協会、有機エレクトロニクス材料研究会、日本物理学会、日本 DDS 学会、日本熱測定学会、日本粉体工業技術協会、日本膜学会、繊維学会、電気化学会、ナノ・バイオメディカル学会、日本接着学会、応用物理学会、日本トライボロジー学会、分子科学会、日本化粧品技術者会、日本香粧品学会、プリンテッドエレクトロニクス研究会、日本表面真空学会、色材協会、日本生物工学会、日本金属学会、日本液晶学会

### 【お問合せ】

第 39 回現代コロイド・界面化学基礎講座 事務局 e-mail: [jigyokikaku\\_01@colloid.csj.jp](mailto:jigyokikaku_01@colloid.csj.jp)